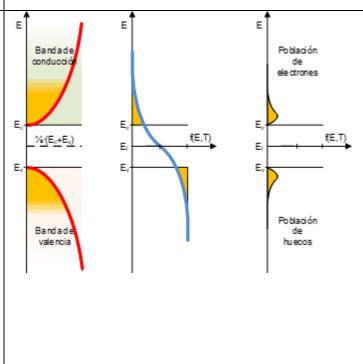
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA TECNOLOGÍA DE DISPOSITIVOS Y COMPONENTES 1er control 2020-21

Constantes: $KT/q = 0.025 \text{ V}, q = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}, h = 6.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$	$10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} = 4.14 \cdot 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}, \ c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
	V, que tiene masas efectivas de electrones y huecos iguales, correspondiente a la banda de conducción, es constante, e
a Calcular la concentración de electrones .	$n_o = 3.15 \text{ e } 09 \text{ cm-3}$
b Si se dopa con impurezas, y como resultado se desplaza el nivel de Fermi a la posición E_F = $Ev+0.3eV$, de qué tipo de SC se trata. Razone su respuesta.	Tipo p, pq EF está por debajo de Ei
2) (1 pto) Conteste a las siguientes cuestiones bre	ves:
a Se cuenta con un SC dopado únicamente con impurezas donadoras, con una concentración de electrones de 1.5×10 ¹⁰ cm ⁻³ y de huecos de 10 ¹⁰ cm ⁻³ . ¿Qué valor de impurezas ionizadas tiene el SC si trabajamos a temperatura ambiente?	$N_d = 0.5 \text{ e } 10 \text{ cm-3}$

b.- Teniendo en cuenta las figuras que se muestran a continuación correspondientes a un SC intrínseco con masas efectivas iguales, represente cualitativamente sobre las mismas que cambios se producirían, y explíquelos brevemente, si la masa del electrón fuese menor que la de los huecos.

La densidad de estados en la banda de conducción es menor, así que Ei se desplaza para arriba.

Habría que modificar la densidad de estados se conducción haciéndola menor y dibujar que Ei se desplaza hacia arriba.

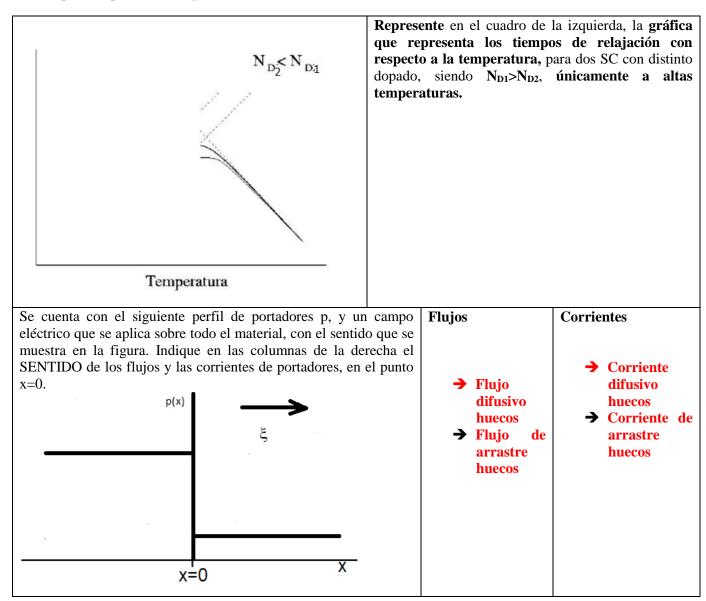


3) (1.5 ptos) Se dopa un semiconductor (sección transversal A=10000 μm^2 , de longitud 100 μm , $\mu_p = \mu_n = 10^3 \text{cm}^2/\text{Vs}$, ni= 1,5·10¹⁰ cm⁻³,) con una concentración de impurezas aceptoras Na= 10^{15} cm⁻³, homogénea en todo el material, y se le deja en equilibrio térmico. Se pide:

a Corriente difusiva de huecos en x=0	I=0A
---------------------------------------	------

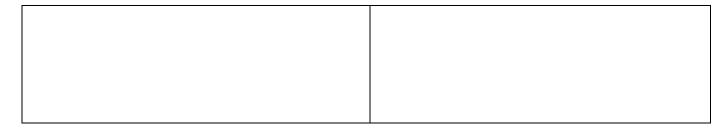
b ¿Cuánto vale el coeficiente de difusión de huecos?	Dp= 25 cm^2/s
c Volver a calcular el flujo difusivo si, en las mismas condiciones, el dopado es Na= 10^{15} (e ^{-x/100}) cm ⁻³ medido x en μ m, en el punto x=10 μ m.	Φdp= -Dp*dNa/dx = (25*1e15*exp(- 10/100)*1e4/100=2.3e18 cm^-2s^-1

4) (1 pto) Responda a las siguientes cuestiones cortas:

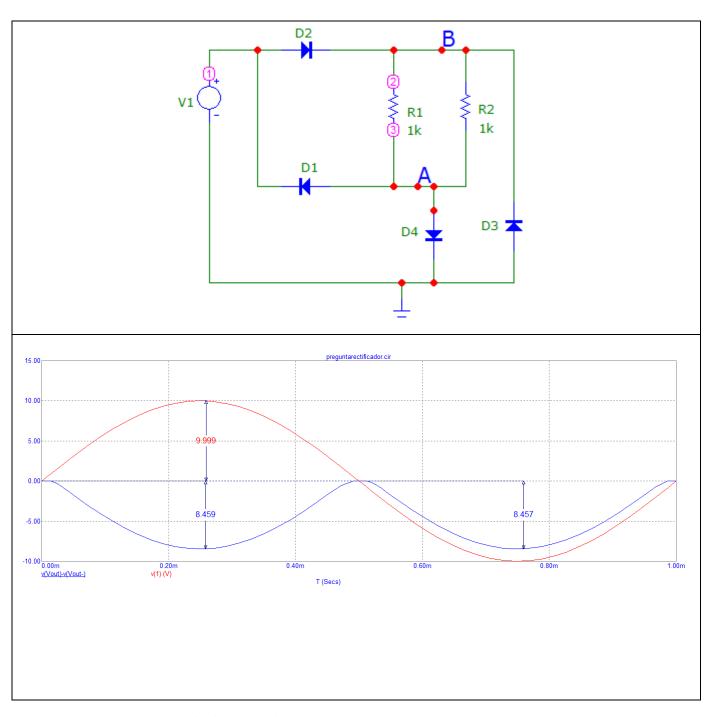


5) (1.5 ptos) Las capacidades de transición y difusión de una unión pn en ausencia de polarización toman los valores Cjo=0.967 pF y Cdo=3.46×10⁻⁸ pF, respectivamente. Datos: A=10⁴µm², ϵ s=1.045 pF/cm, n_i =1.5×10¹⁰ cm⁻³, I_o = 9,8nA, η =1, V_o =0,57V, N_d =2×10¹⁵ cm⁻³ y Na=10¹⁵ cm⁻³. Se pide:

 a Representa la expresión teórica de Cd en función de VD, y calcule el valor numérico para VD=0,6V. Cd=Cdo eVD/ΦT Cd=916 pF. 	b La corriente máxima dinámica que atraviesa la unión si se le aplica una tensión $v_D(t)=0.6$ +0.1·sen($2\pi 1Mt$) V. Si no se ha realizado el apartado anterior indique la ecuación teórica que habría que aplicar.
	$i_D=916pF*0.1*2*\pi*1M*cos(2\pi Mt)=0.575mA$



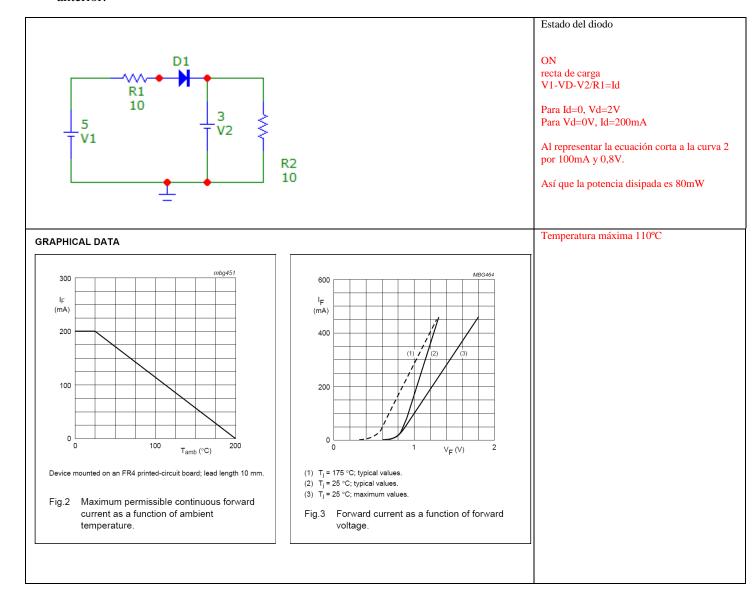
6) (1.5 ptos) Se tiene el siguiente rectificador. La entrada es una señal senoidal de amplitud 10 V, y cuya frecuencia es 1 kHz. Los parámetros del circuito son: R1 = R2 = 1 kΩ, y V_F = 0,8 V para todos los diodos. Dibujar un periodo de la entrada (0.5 pto) y la salida (1 pto), que se define como la tensión que cae en el nodo A, respecto al nodo B, es decir, V_A-V_B, indicando los valores máximos, mínimos, y periodos involucrados.



7) (1.5 ptos) Calcular en el siguiente circuito:

a.- Estado del diodo para V1= 5 V y V2= 3V y su potencia disipada si trabajamos a temperatura ambiente. Dibuje para ello la recta de carga sobre la característica estática, e indique sobre la gráfica el punto de polarización de dicho diodo. Se trabaja a temperatura ambiente.

b.- Calcular la temperatura máxima a la que podríamos trabajar con los valores obtenidos en el apartado anterior.



8) (1 pto) **Pregunta tema 5**

Si al semiconductor del ejercicio 1 se le deposita una capa de plata, razone si la unión metalsemiconductora resultante tiene un carácter rectificador u óhmico.

Como la afinidad electrónica es 4.01 para el Si, pero hay que sumarle 0.8eV, de la distancia del Ef a Ec, la función de trabajo del metal es menor que la del SC. Al ser de tipo p, y la barrera Schottky afectar a los huecos, que son mayoritarios, el carácter es rectificador.

Afinidades electrónicas de algunos semiconductores.

semiconductor	Función de trabajo χ _{sc} [eV]
Ge, germanio	4.13
Si, silicio	4.01
GaAs, arseniuro de galio	4.07
AlAs, arseniuro de aluminio	3.5

Funciones de trabajo de algunos elementos		
Elemento	Función de trabajo 🖣	
	[eV]	
Ag, plata	4.26	
Al, alumionio	4.28	
Au, oro	5.1	
Cr, cromo	4.5	
Mo, molibdeno	4.6	
Ni, niquel	5.15	
Pd, paladio	5.12	
Pt, platino	5.65	
Ti, titanio	4.33	
W, tungsteno	4.55	